

第 21 回マテリアル戦略総合シンポジウム(ナノテクノロジー総合シンポジウム改め)  
(JAPAN NANO 2023) 開催概要

1. 開催日：2023 年 2 月 3 日（金）
2. 開催場所：東京ビッグサイト会議棟 1 階 レセプションホール  
(〒135-0063 東京都江東区有明 3-11-1)
3. 開催趣旨：我が国のマテリアル革新力・物質・材料研究全般のアクティビティを判り易く開示し、多方面に渡る学術分野の進展と新産業開拓に貢献しつつ、Society 5.0 実現、STI for SDGs 具現化、Well-being 社会実現へ向けたマテリアルが持つ更なる可能性を示すため、国際シンポジウムを開催する。この目的に沿った国内外の有識者を招聘するなど、国内に限らず欧米、アジア諸国との連携・協調を図る。さらに、マテリアル先端リサーチインフラが取り組む、マテリアル DX プラットフォーム構想について分かりやすく伝えていく。
4. 副題：「マテリアル先端リサーチインフラが推進するマテリアル DX プラットフォーム構築」  
” Construction of material DX platform promoted by Advanced Research Infrastructure for Materials and Nanotechnology ”
5. セッション構成（予定）：
  - Session1 基調講演：雨宮 慶幸（公益財団法人高輝度光科学研究センター(JASRI) 理事長）  
特別講演：年吉 洋（東京大学 生産技術研究所 教授）
  - Session2 海外におけるマテリアル DX の取り組み 1 件
  - Session3 企業におけるマテリアル DX の取り組み 2 件
  - Session4 ARIM 事業と重要技術領域 海外招待講演含め 6 件  
国内外招待講演者 計 8 名予定
6. URL：[https://nanonet.mext.go.jp/page/japannano\\_2023.html](https://nanonet.mext.go.jp/page/japannano_2023.html)（準備中）  
<https://nanonet.mext.go.jp/page/japannano2022.html>（参考：第 20 回）
7. その他
  - ・オンライン併用開催
  - ・同時通訳あり
  - ・言語：国内講演者は日本語、海外からの講演者は英語